

財團法人國家實驗研究院

國家晶片系統設計中心

聯絡窗口

1. 登入後，請先於『軟體申請』頁面詳閱申請須知。

申請須知 106 年度 105 年度 104 年度

軟體資訊
軟體申請
IP登錄
聯絡窗口

106 年度軟體申請

SOFTWARE

IC設計驗證軟體：不包含 Cell Library Design Kit 及 IP 類項目

DESIGN KITS

IP

申請

2. 如有其它任何問題請至 CIC 網頁『[客戶諮詢系統](#)』提出諮詢申請。

NAR Labs 國家實驗研究院
國家晶片系統設計中心

關於 CIC 設計服務 製程服務 量測服務 教育訓練 技術推廣 客服中心 即時訊息 會員專區

快速連結 QUICK LINKS

客戶諮詢系統

EDA Cloud

EDA Cloud OTP 取得

製程服務說明

研發成果

公開資訊

最新焦點 SPOT LIGHT

106年寒假
晶片設計實作系列課程

自105年12月21日早上10點
開始報名，額滿為止

NAR Labs 國家實驗研究院
國家晶片系統設計中心

中心公告 NEWS

最新消息 設計服務 晶片實作

- SiGe18-106A 教育性晶片申請..
- SiGe18-106A 前瞻性晶片申請..
- P15-106A 前瞻性晶片製作申請..
- P15-106A 教育性晶片製作申請..
- T18-105D 梯次下線晶片資料
- T50UHV-105D 梯次下線晶片..
- 106年寒假訓練課程訊息公告
- 106年寒假晶片設計實作課程訊息..
- T18-105D 審查結果報告
- U18-105C 梯次下線晶片資料
- GaN25-105B 梯次下線晶片資料